10-20-06.



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE PATENT APPLICATION

Applicant:

Yasuda et al.

Art Unit:

Serial No.:

10/708265

Examiner:

Filed:

02/20/2004

Atty. Docket:

JP920020215US1

Title:

Hole Drilling Method and Apparatus

October 18, 2006

Commissioner For Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants are hereby submitting certified copy of the foreign application, Japanese Patent Application # JP2003-038532 filed on 02/17/2003, as specified in 35 U.S.C. § 119(b).

Respectfully submitted,

Michael J. LeStrange, Reg No. 53,207

IP Law Department **IBM** Corporation 1000 River Street

Essex Junction, VT 05452

Tel.: 802-769-9521

CERTIFICATE OF MAILING OR FAXING

I, hereby, certify that on the date shown below, this correspondence is being sent by:

MAIL

X deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as Express Mail #EQ 675600472 US in an envelope addressed to:

Commissioner for Patents, Alexandria VA 22313-1450

FACSIMILE

□ transmitted by facsimile to the Patent and Trademark office

Signature

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 2月17日

出願番号 Application Number:

特願2003-038532

リ条約による外国への出願 甲いる優先権の主張の基礎 なる出願の国コードと出願

J P 2 0 0 3 - 0 3 8 5 3 2

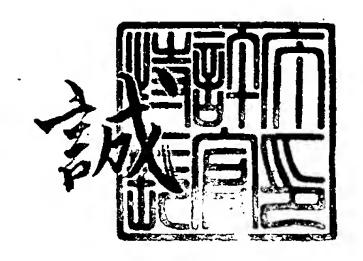
country code and number our priority application, used for filing abroad r the Paris Convention, is

Micant(s):

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2006年10月 5日





【書類名】

特許願

【整理番号】

JP9020215

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B23K 26/00

【発明者】

【住所又は居所】

滋賀県野洲郡野洲町大字市三宅800番地 日本アイ・

ビー・エム株式会社 野洲事業所内

【氏名】

安田 正治

【発明者】

【住所又は居所】

滋賀県野洲郡野洲町大字市三宅800番地 日本アイ・

ビー・エム株式会社 野洲事業所内

【氏名】

前田 洋二

【発明者】

【住所又は居所】

滋賀県野洲郡野洲町大字市三宅800番地 日本アイ・

ビー・エム株式会社 野洲事業所内

【氏名】

山中 公博

【発明者】

【住所又は居所】

滋賀県野洲郡野洲町大字市三宅800番地 日本アイ・

ビー・エム株式会社 野洲事業所内

【氏名】

塚田 裕

【特許出願人】

【識別番号】

390009531

【住所又は居所】 アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州アーモンク

(番地なし)

【氏名又は名称】 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレ

ーション

【代理人】

【識別番号】

100086243

【弁理士】

【氏名又は名称】

坂口 博

【電話番号】

0462-73-3318

【代理人】

【識別番号】

100091568

【弁理士】

【氏名又は名称】 市位 嘉宏

【代理人】

【識別番号】

100108501

【弁理士】

【氏名又は名称】 上野

剛史

【復代理人】

【識別番号】

100094248

【弁理士】

【氏名又は名称】

楠本 高義

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

012922

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面

【物件名】

要約書

【包括委任状番号】

9706050

【包括委任状番号】

9704733

【包括委任状番号】

0207860

【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に穴を形成するための方法であって、

- (a) 前記基板の表面に垂直な方向からレーザーを照射して基板に穴を形成する ステップと、
- (b) 前記垂直な方向から所定の角度傾けた方向から前記穴にレーザーを照射するステップと、
- (c) 前記穴の上部と底部の穴径が実質的に等しくなるまで、前記所定の角度傾けた方向からレーザーを照射するステップ(b) を繰り返すステップと、 を含む、方法。

【請求項2】 前記所定の角度は、2~5度の範囲で選択される、請求項1の方法。

【請求項3】 基板に複数の穴を形成するための方法であって、

- (a) 前記基板の予め決められた複数の位置に順番に基板の表面に垂直な方向からレーザーを照射して基板に複数の穴を形成するステップと、
- (b) 前記複数の位置に設けられた穴に順番に前記垂直な方向から所定の角度傾けた方向からレーザーを照射するステップと、
- (c) 各々の前記穴の上部と底部の穴径が実質的に等しくなるまで、前記所定の 角度傾けた方向からレーザーを照射するステップ(b) を繰り返すステップと、 を含む、方法。

【請求項4】 前記所定の角度は、2~5度の範囲で選択される、請求項3の方法。

【請求項5】 前記所定の角度傾けた方向からレーザーを照射するステップ(b)を繰り返すステップ(c)は、前記穴の円周方向にそってレーザーの照射位置を変えながらレーザーを照射するステップを含む、請求項4の方法。

【請求項6】 基板に複数の穴を形成するための方法であって、

(a) 前記基板の予め決められた複数の位置に対して順番に、前記基板の表面に対して垂直な方向から所定の角度傾けた方向からレーザーを照射するステップと

(b) 各々の前記穴の上部と底部の穴径が実質的に等しくなるまで、前記所定の 角度傾けた方向からレーザーを照射するステップ(a)を繰り返すステップと、 を含む、方法。

【請求項7】 前記所定の角度は、2~5度の範囲で選択される、請求項6の方 法。

【請求項8】 前記所定の角度傾けた方向からレーザーを照射するステップ(a)を繰り返すステップ(b)は、前記穴の円周方向にそってレーザーの照射位置 を変えながらレーザーを照射するステップを含む、請求項7の方法。

【請求項9】 基板に穴を形成するためのレーザーを発振する発振器と、

前記レーザーが通過し、通過する位置によってレーザーの基板に対する角度を決 定するレンズと、

前記レンズのレーザーが通過する位置を、基板に対するレーザーの照射数によっ て変更するミラーと、

を含む穴形成装置。

【請求項10】 前記レンズにおけるレーザーの通過する位置を変更するために 、前記ミラーの角度が変更可能である請求項9に記載の穴形成装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、レーザーを用いて基板にスルーホールなどの穴を形成するための穴 形成方法および穴形成装置に関する。

 $[0\ 0\ 0\ 2]$

【従来の技術】

従来、ビルドアップ配線基板におけるスルーホールなどの穴は機械ドリルによ って形成されていた。半導体回路の高密度化により、基板の配線も高密度化が要 求されている。基板の配線の高密度化に対応してスルーホールの穴径を小さくす る必要がある。

[0003]

しかし、機械ドリルを細くすると、機械ドリルの耐久性の悪化および機械ドリ ルの回転時における中心軸のぶれの問題がある。また、細い機械ドリルほど値段 が高くなる。機械ドリルによる穴径の小さいスルーホールの形成は、穴が変形し たり機械ドリルが破損したりし、穴開けコストが高くなる。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

そこで、スルーホールなどの穴はレーザー加工によって形成されるようになっ ている。穴の形成は、図8に示す穴形成装置24を用いておこなう。レーザー1 0は発振器32で発振される。例えば、使用するレーザー10は炭酸ガス (CO り)レーザーまたは紫外線(UV)レーザーである。基板をステージ(図示せず)上に配置し、ステージを移動させて穴を開ける位置の位置決めをおこなう。レ ーザー10は2枚のガルバノミラー(Galvano Mirror)GMの角度を調節してレ ーザー10の位置決めをおこなう。レーザー10は集光レンズ16の中央を通っ て、基板に垂直に照射される。なお、コリメートレンズ(Collimate Lens)CL を2枚用いてレーザー10の焦点を変化させ、マスク (Mask) によってレーザー 10の直径を調節する。さらに、ベンドミラー(Bend Mirror)BMは伝搬して いるレーザー10を反射させるためのミラーである。

[0005]

図9(a)に示すように、穴開け加工中にレーザー10のエネルギーが基板1 2を構成するガラス繊維や樹脂に吸収されるため、レーザー10が先細りになっ てしまう。形成された穴26は図9(b)に示すように、穴26の上部の穴径が 穴26の底部の穴径よりも大きくなる。スルーホールを形成するために、穴26 の側壁にメッキをおこなう。

[0006]

しかし、底部の穴径が小さいためにメッキ液が流れにくく、メッキができない 場合がある。特にスルーホールはビアホールと比較して穴の長さが長いため、メ ッキができなくなる場合が多くなる。

$[0\ 0\ 0\ 7]$

穴の先細りを防ぐ加工方法が、例えば特許文献1に開示されている。レーザー の焦点位置を昇降させたりレーザーを回転させたりする。焦点位置を昇降させた

りレーザーを回転させたりすることによってレーザーのスポット径を広げること ができる。スポット径が広がることによって、ビアシング穴径が広がり、ビアシ ングから切断に切り替えた場合の切断幅とビアシング穴径の差が無くなる。加工 条件の切り替え時に、加工部で溶融金属が吹き出すバーニングが防止できる。

[0008]

しかし、焦点位置を降下させたときに形成される穴が、焦点位置が上方にある ときよりも穴径が大きくなるだけであるので、焦点位置を昇降させただけではス トレートの穴を形成することはできない。レーザーを回転させる方法は、特許文 献1の図3より基板からの焦点も同じく回転しており、全体の穴径は広がる。し かし、基板に対して垂直にレーザーが照射されているため、レーザーのエネルギ ーが基板に吸収されるため、全体の穴径が大きくなってもストレートの穴を形成 することはできない。

$[0\ 0\ 0\ 9\]$

また、レーザーの角度を変化させてテーパー形状の穴を形成する方法が特許文 献2に開示されている。使用するレーザーはエキシマレーザーである。エキシマ レーザーの角度をかえて複数方向から照射することによって、テーパー形状の穴 を形成している。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

しかし、特許文献2の方法は、1回のエキシマレーザー照射によって、ストレ ートの穴を形成している。エキシマレーザーの角度をかえることによって、テー パー形状の穴を形成するのに有効であるが、ストレートの穴を形成することはで きない。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$

【特許文献1】 特開平03-151182号公報(第1図)

【特許文献2】 特開平07-284975号公報(第1図)

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、レーザーを用いた穴開け加工において穴の上部と底部の穴径 が実質的に等しい穴を開ける穴形成方法および穴形成装置を提供することにある

$[0\ 0\ 1\ 3]$

0

【課題を解決するための手段】

本発明の穴形成方法の要旨は、基板に穴を形成するための方法であって、(a) 基板の表面に垂直な方向からレーザーを照射して基板に穴を形成するステップと、(b) 前記垂直な方向から所定の角度傾けた方向から前記穴にレーザーを照射するステップと、(c) 前記穴の上部と底部の穴径が実質的に等しくなるまで、前記所定の角度傾けた方向からレーザーを照射するステップ(b) を繰り返すステップと、を含む。基板に対して垂直にレーザーを照射すると、基板にテーパー状の穴が形成される。レーザーを所定の角度傾けて基板に照射することによって、レーザーのテーパー状の部分が基板に対して垂直になる。所定の角度は、基板に垂直な方向から2~5度傾けた角度である。複数方向からレーザーを傾斜させて基板に照射することによって、穴の上部と底部の穴径が実質的に等しい穴を形成することができる。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

他の穴形成方法の要旨は、(a) 基板の予め決められた複数の位置に順番に基板の表面に垂直な方向からレーザーを照射して基板に複数の穴を形成するステップと、(b) 前記複数の位置に設けられた穴に順番に前記垂直な方向から所定の角度傾けた方向からレーザーを照射するステップと、(c) 各々の前記穴の上部と底部の穴径が実質的に等しくなるまで、前記所定の角度傾けた方向からレーザーを照射するステップ(b) を繰り返すステップと、を含む。基板に複数の穴を形成する場合、最初に所望の位置にレーザーを照射して複数の穴を設ける。この時形成される穴は穴の上部よりも底部の穴径が小さい穴である。さらに複数の穴に対して順番にレーザーを照射する。このレーザーの角度を垂直な方向から所定の角度傾け、穴の上部と底部の穴径を揃える。所定の角度は、基板に垂直な方向から2~5度傾けた角度である。ステップ(c) は、穴の円周方向に沿ってレーザーの照射位置を変えながらレーザーを照射する。

[0015]

さらに他の穴形成方法の要旨は、(a)基板の予め決められた複数の位置に対

して順番に、前記基板の表面に対して垂直な方向から所定の角度傾けた方向から レーザーを照射するステップと、(b)各々の前記穴の上部と底部の穴径が実質 的に等しくなるまで、前記所定の角度傾けた方向からレーザーを照射するステッ プ(a)を繰り返すステップと、を含む。垂直にレーザーを照射せずに、傾斜方 向からのみのレーザー照射をおこなって穴を形成する。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

本発明の穴形成装置の要旨は、基板に穴を形成するためのレーザーを発振する 発振器と、前記レーザーが通過し、通過する位置によってレーザーの基板に対す る角度が決定するレンズと、前記レンズのレーザーが通過する位置を、基板に対 するレーザーの照射数によって変更するミラーと、を含むことにある。本発明は 、発振器で発振されたレーザーをレンズとミラーによって、レーザーの基板に対 する角度を変更する。基板に対してレーザーを傾斜させて照射することによって 、ストレートの穴を形成する。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

【発明の実施の形態】

本発明に係る穴形成方法および穴形成装置の実施の形態について図面を用いて 説明する。本発明は、図3(b)に示すように、ガルバノミラーGMの角度を調 節してレーザー10が集光レンズ16を通過する位置を変更し、基板12に対す るレーザー10の入射角度を調節する。図2に示す穴形成装置23は、ガルバノ ミラーGMの角度を調節する角度調節手段34を含む。後述するように、基板1 2に対するレーザー照射は、照射回数によってレーザー10の基板12に対する 角度が変わる。集光レンズ16のレーザー10が通過する位置を、基板12に対 するレーザー10の照射数によって変更するように、角度調節手段34によって ガルバノミラーGMの角度が変更される。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

なお、基板12の厚みは、例えば0.4mmである。レーザー10は炭酸ガス レーザーまたは紫外線レーザーである。コリメートレンズCLとマスクを用いて 、レーザー10のビーム径を50から100µmに調節する。後述するレーザー 照射において1回の照射におけるレーザー10のパルス数は任意であり、例えば パルス数を1とする。発振器32がパルスを発振する周波数は、例えば約1kH zである。

$[0\ 0\ 1\ 9]$

1つの穴を形成する方法について説明する。図1 (a) に示すように、先ず基 板12に対して垂直に第1レーザー10aを照射する。垂直に第1レーザー10 a を照射させるために、2枚のガルバノミラーGMの角度を調節して、第1レー ザー10aが集光レンズ16の中心を通過するようにする。レーザー10のエネ ルギーは基板12に吸収されるため、第1レーザー10aは基板12中でテーパ ー状になる。したがって、第1レーザー10aの照射によって形成された穴は、 穴の上部よりも底部の穴径が小さくなっている。例えば、穴の上部の穴径 ø 1 が 60μmの場合、底部の穴径φ2は上部の穴径φ1の半分の30μmである。な お、穴の上部はレーザー10の入射側とし、底部はレーザー10の出射側とする

[0020]

次に、図1(b)に示すように、基板12に対して傾斜させて第2レーザー1 0 b を照射する。この場合、角度調節手段34を用いてガルバノミラーGMの角 度を調節して第2レーザー10bが集光レンズ16の外周部分を通過するように することによって、第2レーザー10bを基板12に対して傾斜させて照射する ことができる。

[0021]

図3(a)に示すように、集光レンズ16の外周部分18は、例えば集光レン ズ16の半径の半分よりも外側の部分である。ガルバノミラーGMの角度を調節 し、レーザー10が外周部分18を通過すると、図3(b)に示すように、レー ザー10が基板に対して傾斜する。基板12に対するレーザー10の角度は、例 えば、図3(a)に示す集光レンズ16の中央Oから外周に向かう軸の中心Aの 付近をレーザー10が通過した場合は87°から88°、集光レンズ16の外周 Bの付近をレーザー10が通過した場合は85°から86°である。

$[0\ 0\ 2\ 2]$

レーザー10は、基板12に照射されて穴を形成するとき、基板12にエネル

ギーを吸収されてテーパー状になってしまう。図1(b)に示すように、第2レ ーザー10bを基板12に対して傾斜させて、第2レーザー10bのテーパー状 になった部分を基板12に対して垂直になるようにする。この時の第2レーザー 10bの基板 12に対する角度 θ は 85 。から 88 。である。基板 12 に対して 傾斜させた第2レーザー10bが照射された穴の部分は、テーパー状になってい る部分が無くなり、基板12に対して垂直な内壁が形成される。

[0023]

さらに図1 (c)に示すように、図1 (b)とは反対方向から第3レーザー1 0 cを傾斜させて照射する。この時の第3レーザー10 cの角度 φ は92°から 95° である。

[0024]

基板12に対してレーザー10を傾斜させた照射を2方向からおこなっただけ では穴の上部と底部の穴径を完全に揃えることはできない。そこで複数方向から 順次レーザー10を照射する。複数方向からレーザー10を照射するためにガル バノミラーGMの角度を順次変化させる。集光レンズ16を通過するレーザー1 0の位置が順次変わる。レーザー10は、基板12の垂直方向から2~5度の角 度で、複数方向から照射される。このことによって、図1(d)に示すように、 穴14はテーパー状になった部分が無くなる。すなわち、穴14の上部と底部の 穴径が実質的に等しくなり、ストレートの穴14が形成される。

[0025]

なお、複数の方向からレーザー10を傾斜させた照射をおこなったが、レーザ -10の照射位置が円を描くようにレーザー10の方向を変化さても良い。

[0026]

以上の工程によって、穴14の上部と底部の穴径が等しくなり、穴14のメッ キ加工が確実にできるようになる。

[0027]

一般に1枚の基板12に対して複数のスルーホールが設けられる。そこで図4 をもとに1枚の基板12に対して複数の穴14a, 14b, 14c, 14dを形 成する場合について説明する。図4(a)に示す工程1は、各穴14a,14b

, 14c, 14dを開ける位置に対して順番に第1レーザー10aを照射する。 第1レーザー10aは基板12に対して垂直方向から照射する。この時形成され る穴はテーパー状である。1回のレーザー照射でテーパー状の穴が開けられない 場合は、工程1を繰り返してレーザー照射をおこなう。

[0028]

図4(b)に示す工程2は、基板12に対して第2レーザー10bを傾斜させ て照射し、穴のテーパー状の部分を除去する。この時、複数の穴14a,14b , 14c, 14dに対して順番に第2レーザー10bを照射する。

[0029]

図4 (c)に示す工程3として、工程2とは異なる方向から第3レーザー10 cの照射をおこなう。工程3においても複数の穴14a,14b,14c,14 dに対して順番に第3レーザー10cを照射する。

[0030]

工程3以降も基板12に対してレーザー10を傾斜させ、かつ、各穴14a. 14b, 14c, 14dに順番にレーザー10を照射おこなう。すなわち、レー ザー10を傾斜させた照射は、複数の穴14a,14b,14c,14dにおい て一の方向からのレーザー10の照射を順番におこない、かつ、各穴14a, 1 4 b, 1 4 c, 1 4 dにおいてレーザー10の方向を順番に変えながらレーザー 10の照射をおこなう。なお、基板12は、図2においてステージ(図示せず) の上に配置されており、複数の穴14を形成するためにステージを移動させて、 基板12の位置を移動させる。穴14が形成されるまで、傾斜方向からのレーザ 一照射を繰り返す。

[0031]

各穴 1 4 a , 1 4 b , 1 4 c , 1 4 d を形成する工程で 1 つの穴を形成するた めに連続してレーザー10の照射をおこなわないので、穴14a,14b,14 c, 14dに対してのレーザー10の照射に間隔がある。図5に示すように、1 回のレーザー照射において穴14a、14b、14c、14dの温度上昇があっ ても、次のレーザー照射までに冷却される。したがって、プラズマの発生や温度 上昇による基板 1 2 の炭化が起こらない。複数の穴 1 4 a , 1 4 b , 1 4 c , 1

4 d の上部と下部の穴径も揃えられる。

[0032]

1枚の基板12にレーザー10の直径よりも大きな穴を複数形成する方法を説 明する。図6の工程1のように、穴22を形成する位置に対して順番に第1レー ザーを照射し、小穴20aを形成する。第1レーザーの照射は基板12に対して 傾斜させておこなう。第1レーザーのテーパー状になった部分の一部が、基板1 2に対して垂直なるようにする。形成される小穴20aは、所望の穴22よりも 小さな穴である。

[0033]

1つの穴22を構成する複数の小穴20a, 20b, 20c, 20dを形成す るために、工程2,3,4に示すように、さらに第2,3,4レーザーの照射を おこなって、小穴20b, 20c, 20dを形成する。工程2, 3, 4において も工程1と同様に、複数の穴22において順番にレーザー10を基板12に対し て傾斜させて照射する。

[0034]

1回のレーザー照射で基板 1 2 を貫通する小穴 2 0 a, 2 0 b, 2 0 c, 2 0 dを形成できない場合は、工程1,2,3,4を繰り返しおこなって基板12を 貫通する小穴 2 0 a , 2 0 b , 2 0 c , 2 0 d を形成する。すなわち、複数の穴 22を形成するために、複数の穴22において一の方向からのレーザー照射を順 番におこない、かつ、1つの穴22においてレーザー10の方向を順番に変えな がらレーザー10の照射をおこなう。また、複数の小穴20a, 20b, 20c , 20dは連なるように形成される。穴22が形成されるまで、傾斜方向からの レーザー照射を繰り返す。

[0035]

上記の工程 1, 2, 3, 4 では、1 つの穴 2 2 においてレーザー 1 0 を照射す る位置を変化させている。1つの穴22に対して連続してレーザーを照射せず、 複数の穴22において順番にレーザーを照射する。1つの穴22において、レー ザー照射の間隔があるため、穴22やその付近の温度上昇を抑えることができる 。穴22においてプラズマが発生したり基板が炭化したりすることはない。また 、レーザー10を傾斜させて基板12に照射し、レーザー10がテーパー状にな った部分を基板12に対して垂直になるようにすることによって、レーザー10 の入射側と出射側の穴径が揃った穴22を形成することができる。

[0036]

なお、図6において、1つの穴22を4つの小穴20a, 20b, 20c, 2 0 d で形成したが、小穴 2 0 a, 2 0 b, 2 0 c, 2 0 d の数は 4 つに限定され ることはない。

[0037]

以上、本発明に係る実施の形態について説明したが、本発明は上記の実施の形 態に限定されることはない。例えば、図1と図4においては、基板12に対して 垂直に第1レーザー10aを照射したが、垂直に第1レーザー10aを照射せず に、基板12に対して傾斜させたレーザー照射のみによって穴14を形成しても よい。

[0038]

図3に示すように、ガルバノミラーGMの角度を変化させてレーザー10が集 光レンズ16を通過する位置を変化させたが、図7に示すように集光レンズ16 の角度を変化させても良い。この場合、図2に示す穴形成装置23は、集光レン ズ16の角度を調節する手段を設ける。この手段は、レーザー10の照射数によ って集光レンズ16の角度を変更する。また、ガルバノミラーGMおよび集光レ ンズ16の両方の角度を変化させて基板12に対するレーザー10の角度や位置 を変化させても良い。

[0039]

図6で複数の穴22を形成したが、1つの穴22を設ける場合についても本願 発明を適用することができる。小穴20a,20b,20c,20dを形成する とき、レーザー10は基板12に対して傾斜させて照射する。傾斜させて照射す ることによって、複数の小穴20a, 20b, 20c, 20dが全て形成されて 、その複数の小穴20a, 20b, 20c, 20dによって穴22が形成された とき、穴22の上部と底部の穴径が揃う。

$[0\ 0\ 4\ 0]$

その他、本発明は、主旨を逸脱しない範囲で当業者の知識に基づき種々の改良 、修正、変更を加えた態様で実施できるものである。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

【発明の効果】

本発明は、レーザーを基板に照射したときにレーザーが先細りになる性質を利 用して、基板に対して垂直ではなく傾斜させてレーザーを照射する。傾斜させて レーザーを照射することによって、先細りしているレーザーの一部が基板に対し て垂直になる。複数方向からレーザーを照射することによって、形成された穴の 上部と底部の穴径が揃い、ストレートの穴を形成することができる。

$[0 \ 0 \ 4 \ 2]$

また、1枚の基板に複数のストレートな穴を設けるとき、複数の穴において順 番にレーザーを照射するので穴の温度上昇を抑えることができる。穴の内壁が炭 化したり、穴の中でプラズマが発生したりすることはない。

【図面の簡単な説明】

図1

本発明の穴形成方法を示す図であり、(a)はレーザーを垂直に照射する図で あり、(b)はレーザーを傾斜させて照射させる図であり、(c)は(b)とは 異なる方向からレーザーを照射させる図であり、(d)は形成された穴を示す図 である。

[図2]

本発明の穴形成装置の構成を示す図である。

【図3.】

レーザーを傾斜させる図であり、(a)は集光レンズの外周部分を示す上面図 であり、(b)は集光レンズに対するレーザーの傾斜を示す図である。

【図4】

複数の穴を形成する方法を示す図であり、(a)は各穴に順番にレーザーを照 射する図であり、(b)はさらに各穴に対して順番にレーザーを照射する図であ り、(c)はさらに各穴に対して順番にレーザーを照射する図である。

【図5】

図4における穴形成方法で穴を形成するときの各穴の温度変化およびレーザー 照射のタイミングを示す図である。

【図6】

複数の穴において順番にレーザーを照射し、かつ、各穴でトレパニングをおこ なう方法を示す図である。

【図7】

集光レンズを傾斜させてレーザーを傾斜させる図である。

【図8】

穴を形成するための装置の構成を示す図である。

【図9】

従来の穴形成方法を示す図であり、(a)はレーザーを垂直に照射する図であ り、(b)は形成された穴の図である。

【符号の説明】

10, 10a, 10b, 10c:レーザー

12:基板

14, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 14g, 14h,

22, 26:穴

16:集光レンズ

18:集光レンズの外周部分

20a, 20b, 20c, 20d:小穴

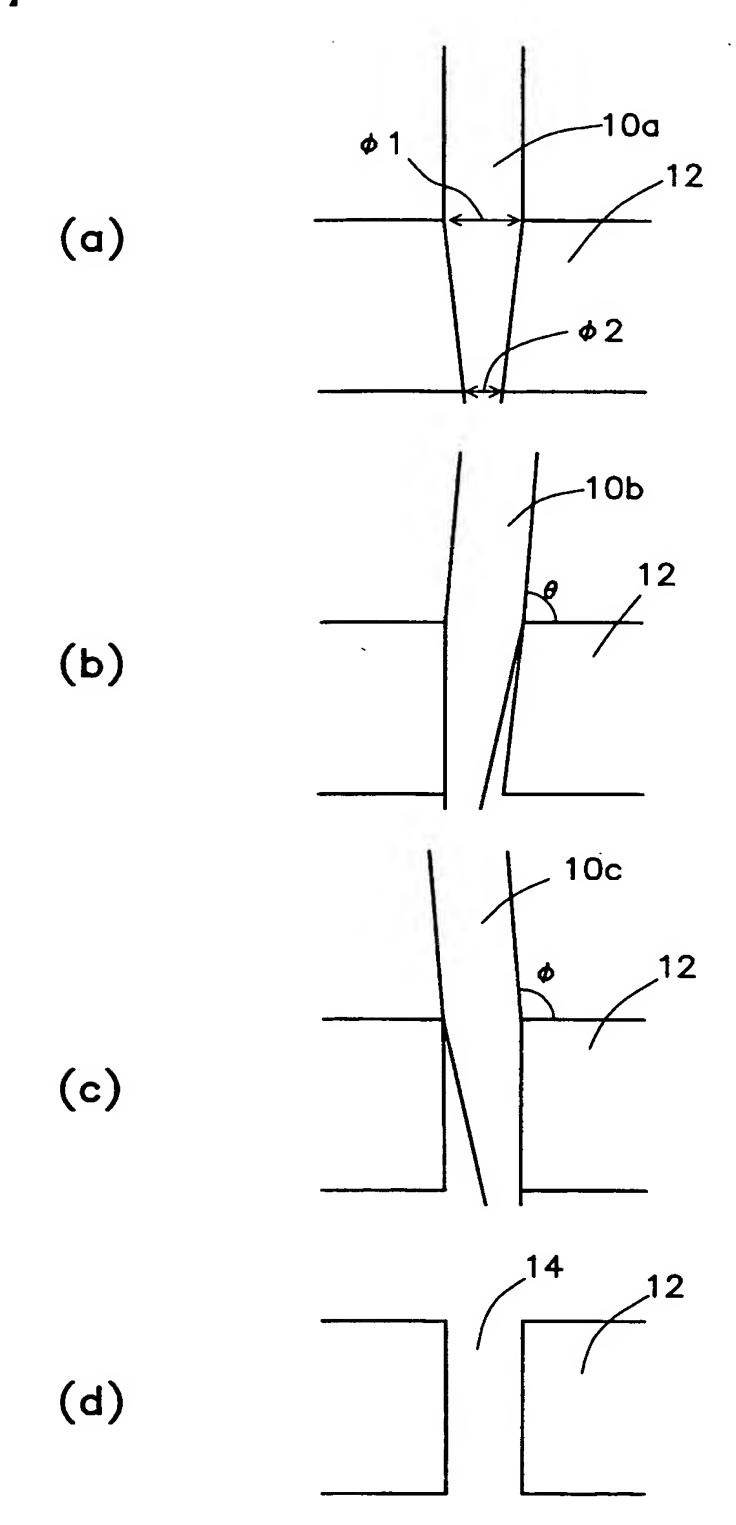
23,24: 穴形成装置

3 2 : 発振器

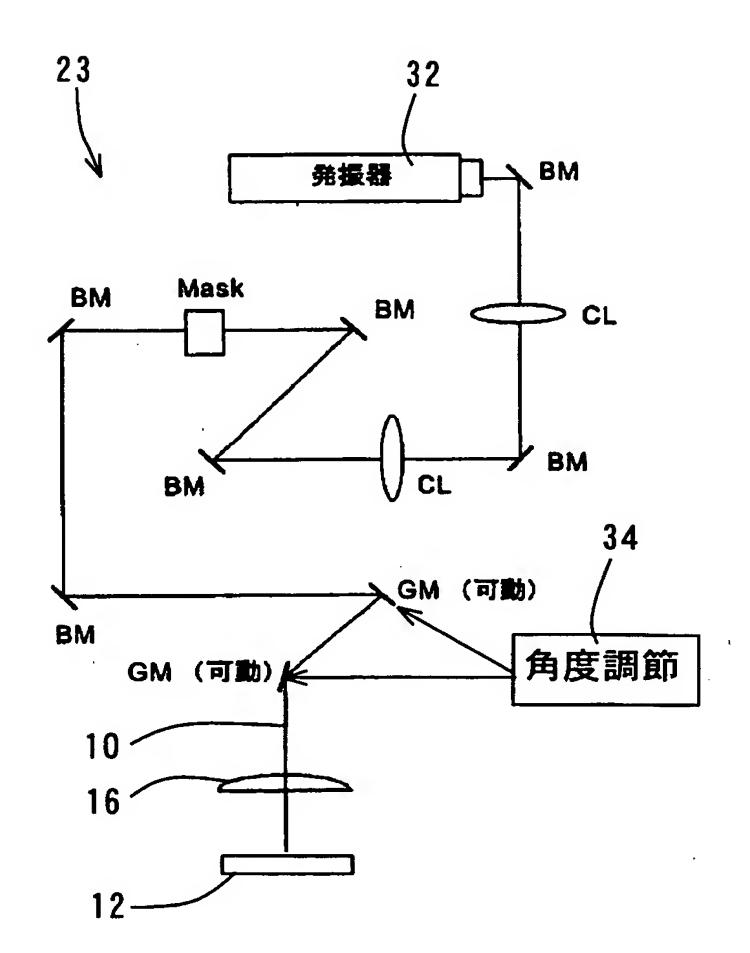
3 4:角度調節手段

【書類名】図面

【図1】

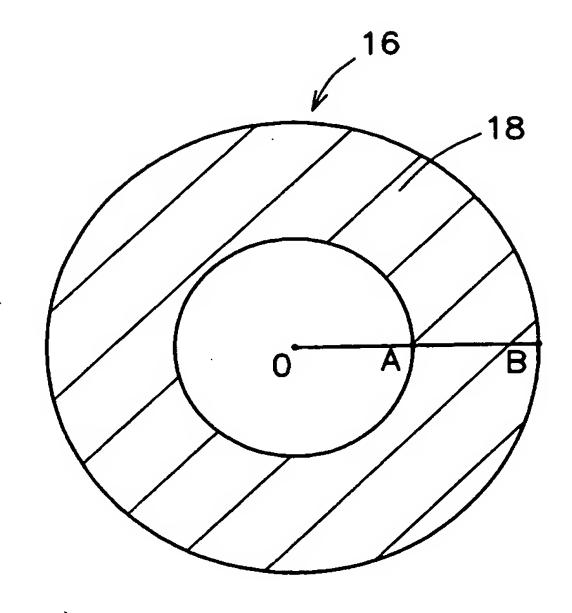


【図2】

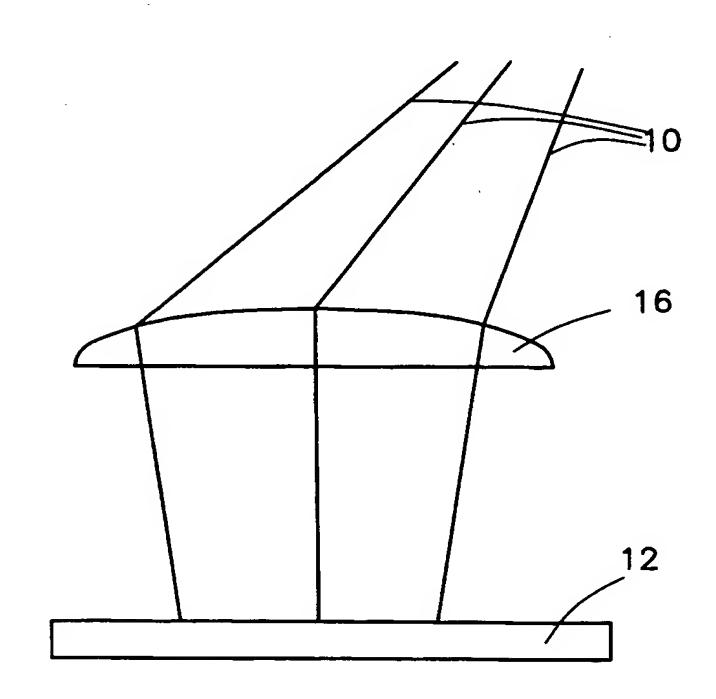


【図3】

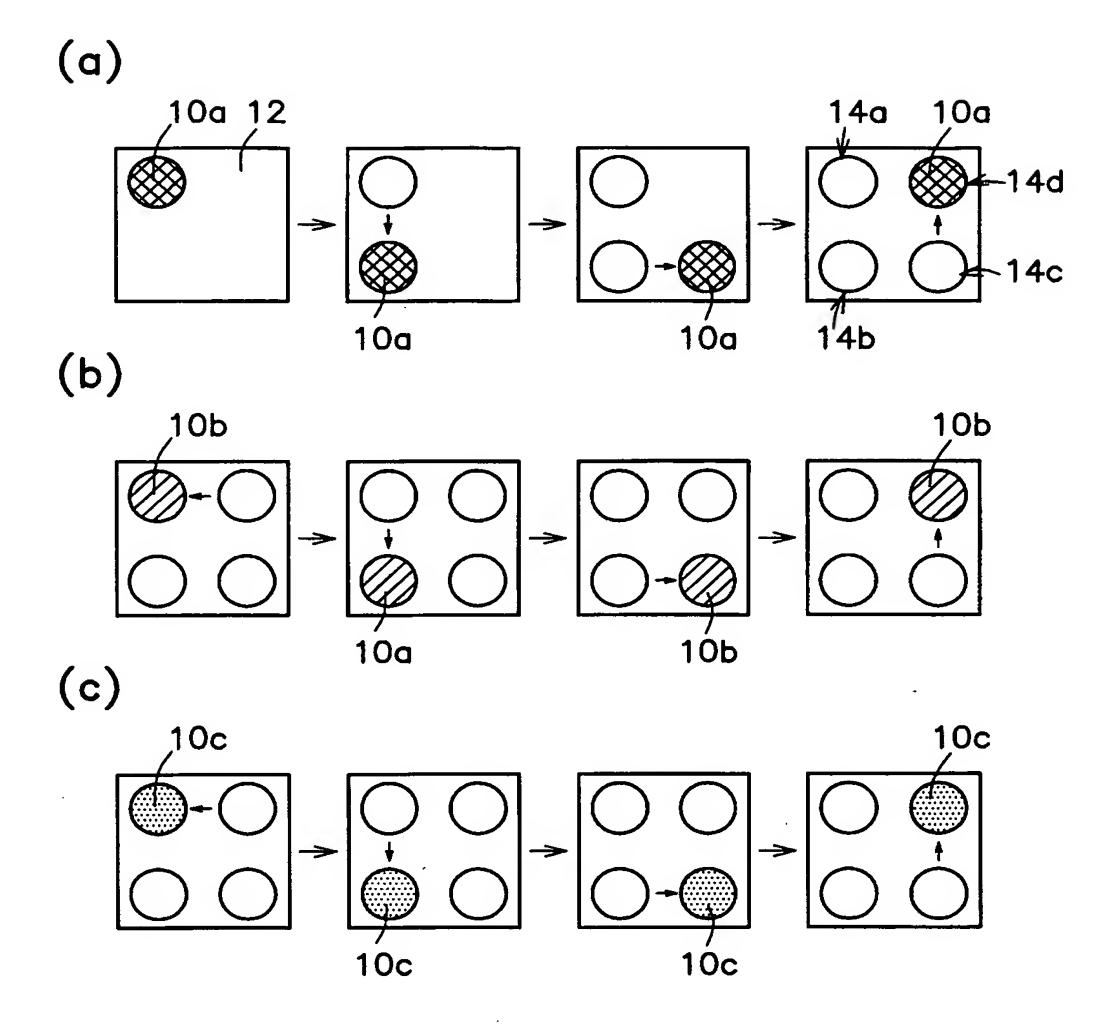
(a)



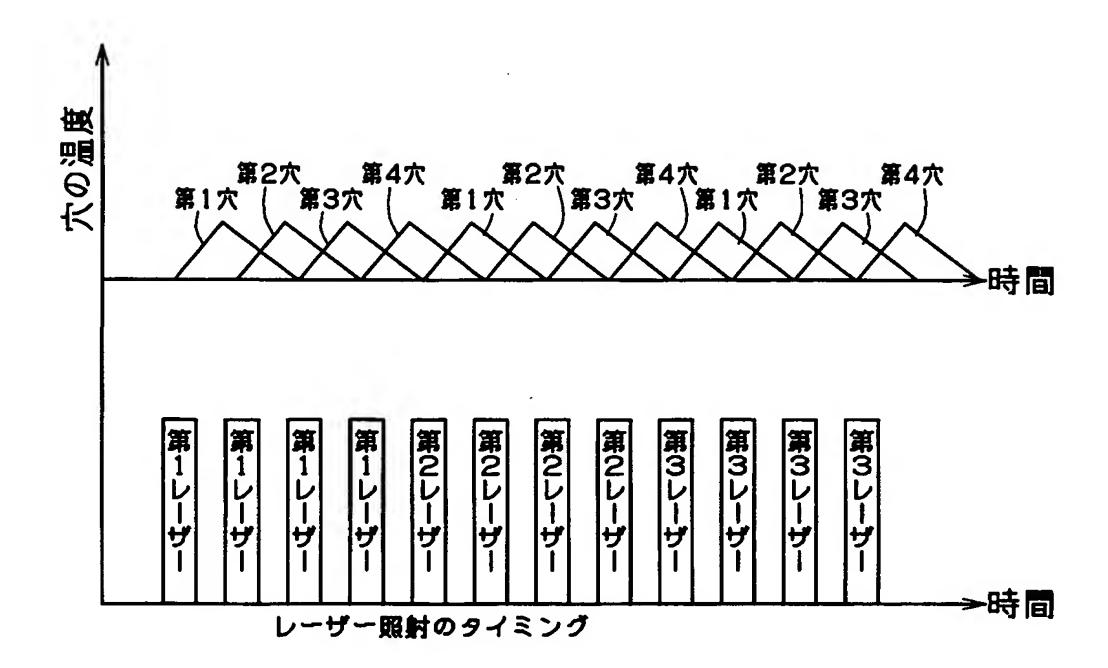
(b)



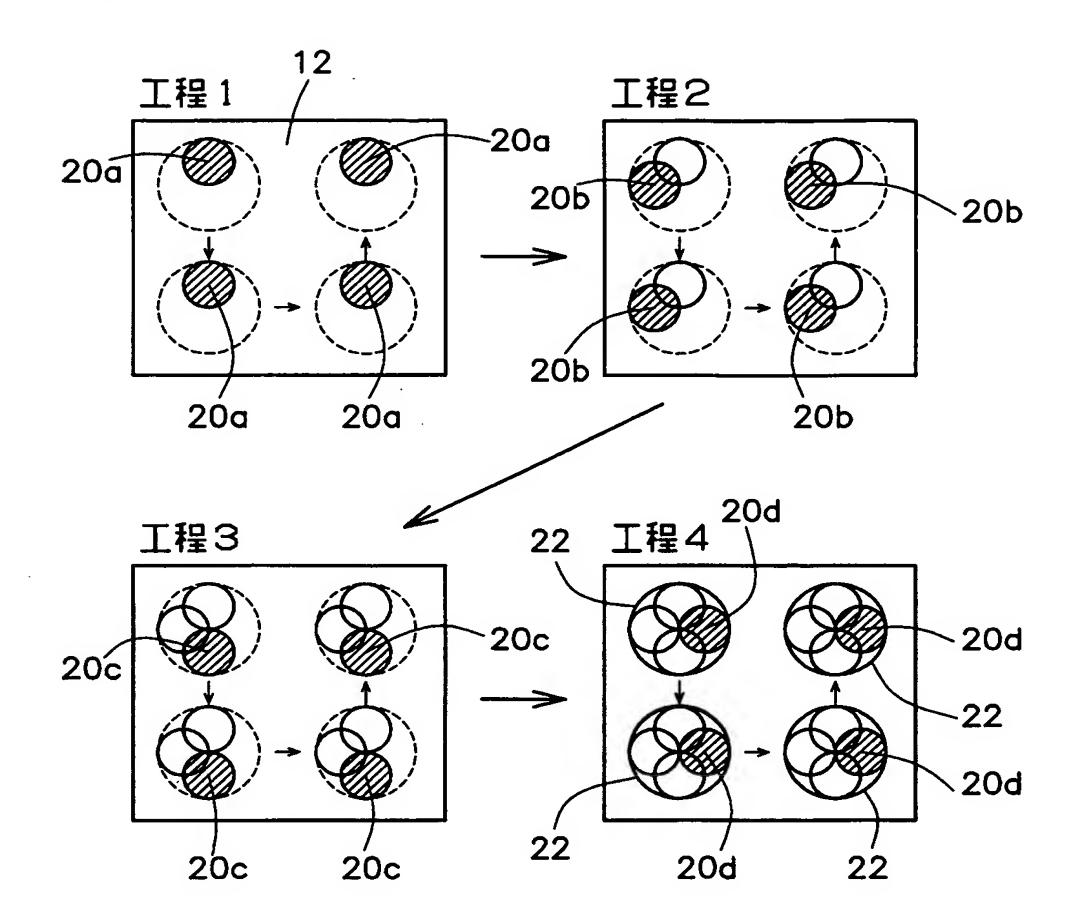
【図4】



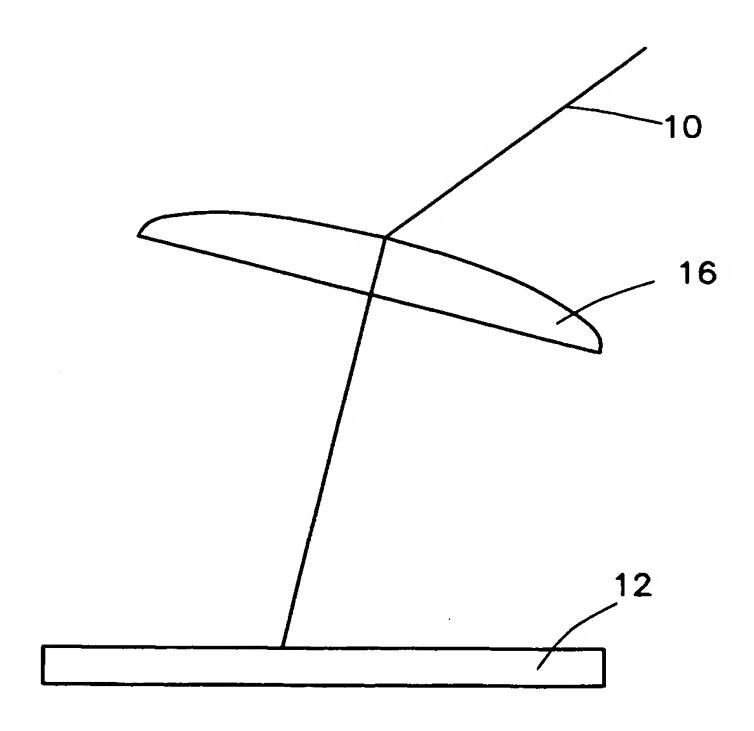




【図6】

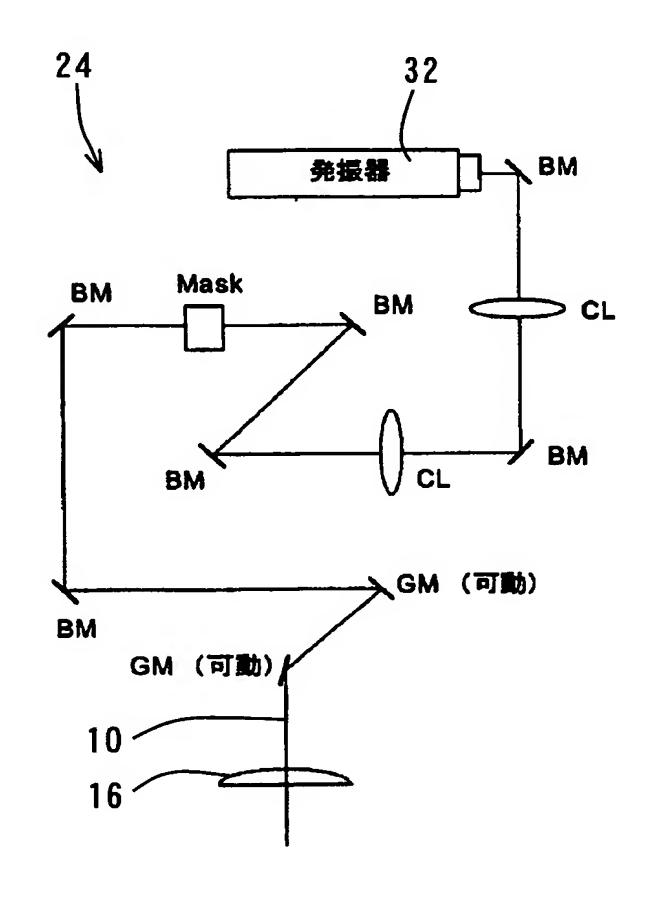


【図7】



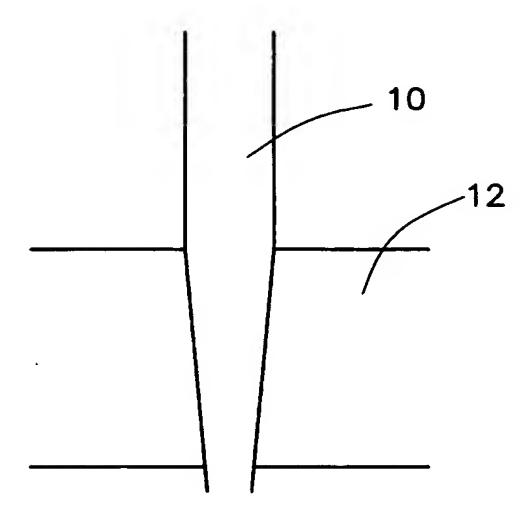
特願2003-038532

【図8】

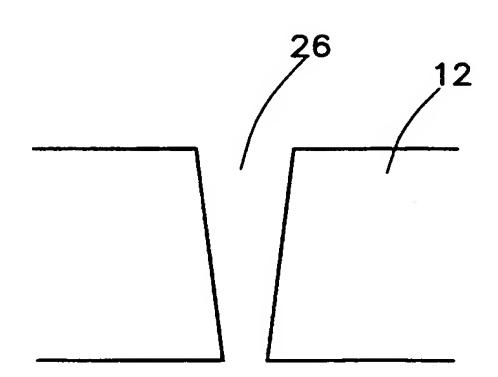


【図9】

(a)



(b)



【書類名】 要約書

【要約】

本発明の目的は、レーザーを用いた穴開け加工において穴の上部と底 【課題】 部の穴径が同一の穴を開ける穴形成方法および穴形成装置を提供することにある 0

【解決手段】 本発明は、基板12に対して垂直にレーザー10を照射し、穴の 上部より底部の穴径が小さいテーパー状の穴を形成する。さらにレーザー10を 基板12に対して傾斜させてテーパー状の穴に照射し、上部と底部の穴径とを揃 える。レーザー10を傾斜させて照射することによって、ストレートの穴14を 形成することができる。

【選択図】 図 1

認定 · 付加情報

特許出願の番号

特願2003-038532

受付番号

50300249574

書類名

特許願

担当官

鈴木 紳

9764

作成日

平成15年 3月18日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年 2月17日

【特許出願人】

【識別番号】

390009531

【住所又は居所】

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 ア

ーモンク ニュー オーチャード ロード

【氏名又は名称】

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コ

ーポレーション

【代理人】

【識別番号】

100086243

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本ア

イ・ビー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名又は名称】

坂口 博

【代理人】

【識別番号】

100091568

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本ア

イ・ビー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名又は名称】

市位 嘉宏

【代理人】

【識別番号】

100108501

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番14 日本アイ

・ビー・エム株式会社 知的所有権

【氏名又は名称】

上野 剛史

【復代理人】

申請人

【識別番号】

100094248

【住所又は居所】

滋賀県大津市粟津町4番7号 近江鉄道ビル5F

楠本特許事務所

【氏名又は名称】

楠本 高義

次頁無

特願2003-038532

出願人履歴情報

識別番号

[390009531]

1. 変更年月日 [変更理由]

2002年 6月 3日

住所変更

住 所

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク ニ

ユー オーチャード ロード

氏 名

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーショ

ン

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年12月 5日

[由] 住所変更

住 所

アメリカ合衆国10504 ニューヨーク州 アーモンク ニ

ユー オーチャード ロード

氏 名

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーショ

ン